

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005年5月6日 (06.05.2005)

PCT

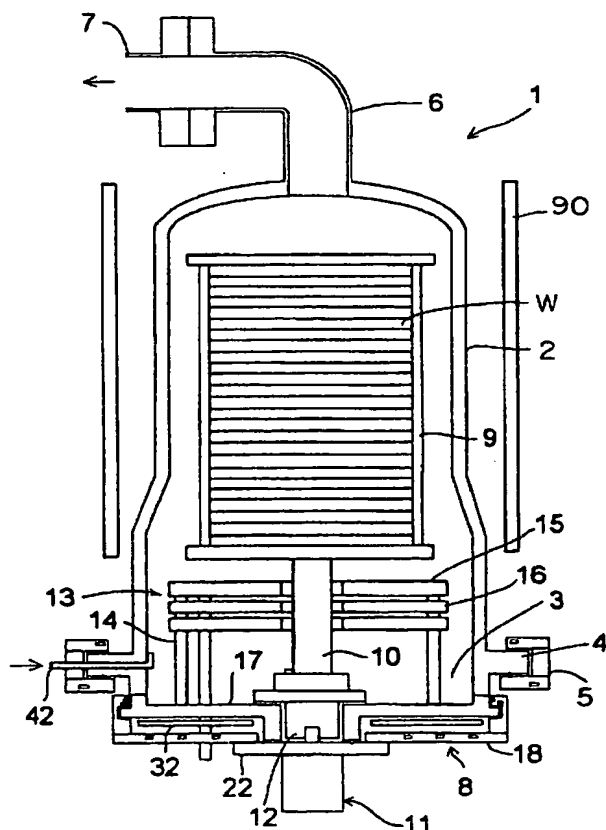
(10) 国際公開番号  
WO 2005/041284 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: H01L 21/31, 21/22 (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目3番6号 Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/015369
- (22) 国際出願日: 2004年10月18日 (18.10.2004) (72) 発明者; および
- (25) 国際出願の言語: 日本語 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 本間 学 (HONMA, Manabu) [JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目3番6号 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP). 大泉 行雄 (OHIZUMI, Yukio) [JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目3番6号 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP). 長塚 敬介 (NAGATSUKA, Keisuke) [JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目3番6号 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP).
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2003-364335 2003年10月24日 (24.10.2003) JP  
特願 2003-417833 2003年12月16日 (16.12.2003) JP  
特願 2004-046729 2004年2月23日 (23.02.2004) JP
- (74) 代理人: 吉武 賢次, 外 (YOSHITAKE, Kenji et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 富士ビル 323号 協和特許法律事務所 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: VERTICAL HEAT TREATMENT DEVICE

(54) 発明の名称: 縦型熱処理装置



(57) Abstract: A heat treatment device has a treatment container having an opening in the lower end and capable of receiving inside an object to be treated. The opening is opened and closed by a lid body. A flange is provided at the peripheral edge of the opening, and in the flange is provided a gas introducing section for introducing a gas into the treatment container. The object to be treated received in the treatment container is heated by a heating mechanism.

(57) 要約: 本発明の熱処理装置は、下端に開口を有すると共に、内部に被処理体を收容可能な処理容器を備える。前記開口は、蓋体によって開閉される。前記開口の周縁にはフランジが設けられ、前記フランジに、前記処理容器内にガスを導入するためのガス導入部が設けられている。前記処理容器内に收容された被処理体は、加熱機構によって加熱される。

WO 2005/041284 A1